Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018023

International filing date: 03 December 2004 (03.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2003-407975

Filing date: 05 December 2003 (05.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 04 February 2005 (04.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

07.12.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

v る事内に凹ってめるして在配内りる。
This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年12月 5日

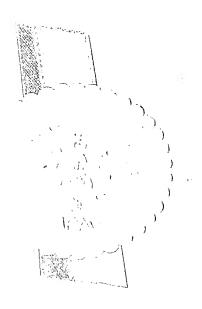
出 願 番 号 Application Number: 特願2003-407975

[ST. 10/C]:

[JP2003-407975]

出 願 人
Applicant(s):

出光興産株式会社



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 1月20日





特許願 【書類名】 IDS1535A 【整理番号】 平成15年12月 5日 【提出日】 康夫 殿 特許庁長官 今井 【あて先】 CO8F 2/00 【国際特許分類】 【発明者】 千葉県市原市姉崎海岸1番1号 【住所又は居所】 岡村 正博 【氏名】 【発明者】 千葉県市原市姉崎海岸1番1号 【住所又は居所】 黒木 政勝 【氏名】 【特許出願人】 000183657 【識別番号】 出光石油化学株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 【識別番号】 100086759 【弁理士】 渡辺 喜平 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 013619 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【包括委任状番号】 0200132

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

触媒スラリー供給槽から反応槽へ、容積型ポンプによって触媒スラリーを供給する触媒 供給装置であって、

前記触媒スラリー供給槽と反応槽と容積型ポンプを三方配管で接続し、

前記触媒スラリー供給槽と前記三方配管の交差部の間に、前記容積型ポンプの吸込み動 作時に開状態となり、非吸込み動作時に閉状態となる自動吸込み弁を設け、

前記反応槽と前記三方配管の交差部の間に、前記容積型ポンプの吐出動作時に開状態と なり、非吐出動作時に閉状態となる自動吐出弁を設け、

かつ、前記容積型ポンプの内部と、該容積型ポンプと前記三方配管の交差部との間の配 管の少なくとも一部に封入流体を封入し、

前記容積型ポンプの吸込み動作時に、前記触媒スラリー供給槽から定量の触媒スラリー が、前記自動吸込み弁を通って前記三方配管の交差部と前記容積型ポンプとの間の配管に 吸い込まれ、前記容積型ポンプの吐出動作時に、前記触媒スラリーが前記自動吐出弁を通 って定量吐出され、前記反応槽に供給する

ことを特徴とする触媒供給装置。

【請求項2】

前記自動吐出弁が、前記容積型ポンプの吐出動作開始後に開くことを特徴とする請求項 1記載の触媒供給装置。

【請求項3】

前記容積型ポンプをダイアフラム式ポンプとし、かつ、前記ダイアフラム部に封入した 流体を前記触媒スラリーに用いた溶剤と同一のものとし、さらに、前記三方配管の交差部 と前記容積型ポンプとの間の配管を、前記三方配管の交差部より上方に設けたことを特徴 とする請求項1又は2記載の触媒供給装置。

【請求項4】

前記容積型ポンプと、前記自動吸込み弁、自動吐出弁及び前記三方配管の交差部を一体 的に構成したことを特徴とする請求項 $1 \sim 3$ のいずれかに記載の触媒供給装置。

【請求項5】

前記触媒スラリーの通る流路の内径が、2mm超であって、かつ、触媒スラリーの流量 より算出した平均線流速が3.0 c m/s 超となる径としたことを特徴とする請求項1~ 4のいずれかに記載の触媒供給装置。

【請求項6】

前記触媒スラリーの流路に測定機器を設ける際、前記測定機器と流路の接続部がインナ ーノズル構造であることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の触媒供給装置。

【請求項7】

前記触媒スラリー供給槽が撹拌翼を有することを特徴とする請求項1~6のいずれかに 記載の触媒供給装置。

【請求項8】

前記反応槽を、ポリオレフィンを製造するための反応槽としたことを特徴とする請求項 1~7のいずれかに記載の触媒供給装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】触媒供給装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、触媒供給装置に関し、特に、触媒スラリーを反応槽に安定的に供給する触媒 供給装置に関する。

【背景技術】

[0002]

化学製品の製造において、化学反応を安定した状態に維持するためには、触媒を反応槽 へ安定的、すなわち、量的にばらつくことなく、所定の量づつ確実に供給することが不可 欠である。

特に、ポリオレフィン等の製造においては、遷移金属成分を含む触媒を反応槽に安定的 に供給する必要がある。上記触媒は、所定の割合で溶剤と混合させた触媒スラリーとして から、容積型ポンプを備えた触媒供給装置によって、反応槽に供給される。

従来、触媒スラリーを安定的に供給するための様々な触媒供給装置が提案されてきた。

[0003]

たとえば、特許文献1には、反応槽へと流入する搬送流体の中に互いに交差することの ない二つの流路を有する回転体を配置し、一方の流路を搬送流体が流れているときに、他 方の流路に高濃度触媒を充填する触媒供給装置の技術が開示されている。

この技術によれば、回転体を回転させることにより、搬送流体中に高濃度触媒を適時供 給できるので、高濃度触媒を搬送流体とともに反応槽に供給することができる。

[0004]

また、特許文献2には、内部に収納室が形成され、上面にはスラリー供給口とキャリア 流体供給口と脱圧孔を、また、下面には収納室に連通してキャリア流体供給口に対向する 排出口を備えたケーシングと、ケーシングの収納室に密接状態で回転可能に配設され、回 転時にスラリー供給口と、キャリア流体供給口及び排出口と、脱圧孔との順に合致する計 量孔を穿設した回転円板と、ケーシングに嵌挿され、一端が回転円板に連結されて回転駆 動される回転軸と、から構成した定量供給装置の技術が開示されている。

この技術によれば、触媒を円滑に供給することができるとともに、容器等へ触媒を迅速 に供給することができる。

[0005]

【特許文献1】特開昭58-127707号公報 (請求項1、図1)

【特許文献2】特許第3097763号公報 (請求項1,図1)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

しかしながら、特許文献1に記載された触媒供給装置は、高濃度触媒を搬送流体に搬送 させて反応槽に供給することができるものの、さらに精度よく触媒スラリーを反応槽に供 給するといった観点から見なおすと、改善の余地があった。

[0007]

また、特許文献2に記載された定量供給装置は、回転体の触媒充填部へ触媒を均一に落 下させ充填する必要があるが、小さくかつ回転する触媒充填部に、触媒供給槽から一定量 の触媒を充填することは技術的に困難であり、安定的に触媒を反応槽に供給することがで きないといった問題があった。

さらに、この定量供給装置は、特殊な構造を有する回転機器を使用しているため、メン テナンス作業が複雑となり、実際上メンテナンスが困難であるといった問題もあった。

[0008]

本発明は、上記問題を解決すべく、触媒スラリーを反応槽に安定的に供給することの可 能な触媒供給装置の提供を目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0009]

上記目的を達成するために、本発明の触媒供給装置は、触媒スラリー供給槽から反応槽 へ、容積型ポンプによって触媒スラリーを供給する触媒供給装置であって、前記触媒スラ リー供給槽と反応槽と容積型ポンプを三方配管で接続し、前記触媒スラリー供給槽と前記 三方配管の交差部の間に、前記容積型ポンプの吸込み動作時に開状態となり、非吸込み動 作時に閉状態となる自動吸込み弁を設け、前記反応槽と前記三方配管の交差部の間に、前 記容積型ポンプの吐出動作時に開状態となり、非吐出動作時に閉状態となる自動吐出弁を 設け、かつ、前記容積型ポンプの内部と、該容積型ポンプと前記三方配管の交差部との間 の配管の少なくとも一部に封入流体を封入し、前記容積型ポンプの吸込み動作時に、前記 触媒スラリー供給槽から定量の触媒スラリーが、前記自動吸込み弁を通って前記三方配管 の交差部と前記容積型ポンプとの間の配管に吸い込まれ、前記容積型ポンプの吐出動作時 に、前記触媒スラリーが前記自動吐出弁を通って定量吐出され、前記反応槽に供給する構 成としてある。

このようにすると、所定量の触媒を確実に供給することができるとともに、容積型ポン プのポンプ室内に触媒スラリーが入り込まないので、触媒がポンプ室に沈降し、吐出量が 低減し、あるいは、閉塞により全く吐出できなくなるといった不具合を防止でき、触媒ス ラリーを安定して供給することができる。

[0010]

また、本発明の触媒供給装置は、前記自動吐出弁が、前記容積型ポンプの吐出動作開始 後に開く構成としてある。

このようにすると、自動吐出弁が開かれる前に、反応槽の内部圧力より高い圧力まで触 媒スラリーを昇圧するので、反応槽の内部圧力によって、容積型ポンプが衝撃を受けると いった不具合を防止することができる。

[0011]

また、本発明の触媒供給装置は、前記容積型ポンプをダイアフラム式ポンプとし、かつ 、前記ダイアフラム部に封入した流体を前記触媒スラリーに用いた溶剤と同一のものとし 、さらに、前記三方配管の交差部と前記容積型ポンプとの間の配管を、前記三方配管の交 差部より上方に設けた構成としてある。

このように、三方配管の交差部とダイアフラム式ポンプとの間の配管に、触媒スラリー の調整に使用した溶剤と同一のものを充填することにより、この溶剤が吸い込まれてきた 触媒スラリーと接触しても、封入流体と溶剤が混ざることによって支障が出るといった不 具合を防止することができる。

また、ダイアフラム式ポンプは、触媒スラリーを反応槽に供給するときに、ダイアフラ ム部が触媒スラリーの溶剤と同じ溶剤で満たされ、触媒スラリーがダイアフラム部に直接 吸引されない構造であることが、より好ましい。このようにすると、ダイアフラム式ポン プは、ダイアフラム部内へ触媒スラリーが流入し、ポンプが閉塞するといった不具合を防 止することができる。

[0012]

また、本発明の触媒供給装置は、前記容積型ポンプと、前記自動吸込み弁、自動吐出弁 及び前記三方配管の交差部を一体的に構成してある。

このようにすると、触媒供給装置を小型化することができ、省スペース化を図ることが できる。

[0013]

また、本発明の触媒供給装置は、前記触媒スラリーの通る流路の内径が、2mm超であ って、かつ、触媒スラリーの流量より算出した平均線流速が3.0 c m/s 超となる径と した構成としてある。

このようにすると、流速が遅いことに起因する触媒の沈降を防げるので、配管等におけ る閉塞を防止でき、長時間の連続運転を行なうことができる。

また、本発明の触媒供給装置は、前記触媒スラリーの流路に測定機器を設ける際、前記

測定機器と流路の接続部がインナーノズル構造とした構成としてある。

このようにすると、接続部の流路が拡大することを防げるので、接続部に触媒が沈降す るといった不具合を防止することができる。

[0015]

また、本発明の触媒供給装置は、前記触媒スラリー供給槽が撹拌翼を有する構成として ある。

このようにすると、触媒の沈降を効果的に防止することができ、触媒スラリーの濃度を 全体的にほぼ均一な状態に保持することができる。

[0016]

また、本発明の触媒供給装置は、前記反応槽を、ポリオレフィンを製造するための反応 槽とした構成としてある。

このように、本発明における触媒供給装置を、ポリオレフィンの製造工程において使用 すると、安定した化学反応が実現でき、極めて高品質なポリオレフィンを製造することが できる。

【発明の効果】

[0017]

本発明における触媒供給装置によれば、たとえば、ポリオレフィン等の化学製品の製造 において、特殊な回転機械等を使用しなくても、触媒を安定的に反応槽に供給することが できる。

【発明を実施するための最良の形態】

$[0\ 0\ 1\ 8]$

「触媒供給装置]

図1は、本発明にかかる触媒供給装置の概略構成図を示している。

同図において、触媒供給装置1は、触媒スラリー供給槽2から反応槽7へ、容積型ポン プ5によって触媒スラリー10を供給する装置であって、触媒スラリー供給槽2と反応槽 7と容積型ポンプ5を接続する三方配管4と、三方配管4の交差部40と触媒スラリー供 給槽2の間に設けられた自動吸込み弁3と、三方配管4の交差部40と反応槽7の間に設 けられた自動吐出弁6とからなっている。

[0019]

触媒スラリー供給槽2は、一般的に圧力容器が用いられ、触媒11と溶剤12を所定の 割合で調整した触媒スラリー10が投入されている。

所定の割合としては、一般的に、約50g~500gの触媒11を約1Lの溶剤12で 調整する。

ここで、好ましくは、約50g~250gの触媒11を約1Lの溶剤12で調整すると よい。その理由は、濃度が約50g/Lより薄いと、反応槽7に投入される溶剤12の量 が増加し、製品の品質上好ましくないケースも想定されるからであり、また、濃度が約2 50g/Lより濃いと、配管等において触媒11が沈降し閉塞を引き起こす危険性が高く なるからである。

[0020]

また、触媒スラリー供給槽2の内部にモータ21によって駆動される撹拌翼22を設け るとよく、このようにすると、触媒11の沈降を効果的に防止することができ、触媒スラ リー10の濃度を全体的にほぼ均一な状態に保持することができる。

なお、触媒11は、反応槽7における反応に必要とされる触媒であり、溶剤12は、触 媒成分や重合用モノマーに対し不活性な溶剤としてある。

上記触媒11としては、たとえば、ポリオレフィン等の製造のために使用される遷移金 属成分を含む触媒であれば適用可能である。また、触媒11は、生触媒に限定されるもの ではなく、たとえば、予備重合触媒を使用することもできる。

[0021]

自動吸込み弁3は、配管81を介して、触媒スラリー供給槽2の下流側に接続されてい る。この自動吸込み弁3は、容積型ポンプ5の吸込み動作時に開状態となり、吐出動作時 に閉状態となるように自動制御される。

本実施形態の自動吸込み弁3は、仕切弁とこの仕切弁の開閉を制御する空気式アクチュ エータ(図示せず)とからなっており、空気式アクチュエータが容積型ポンプ5のダイア フラム53の動作と連動して作動することにより、容積型ポンプ5が吸い込むとき開状態 となり、吸い込むとき以外は閉状態となるように制御される。

なお、自動吸込み弁3は、上記構成に限定されるものではなく、たとえば、ダイアフラ ム53の動作と連動して作動する電磁弁を用いることもできる。また、仕切弁に限定され るものではない。

[0022]

三方配管4は、配管81,配管82,吸込み弁側配管41,吐出弁側配管42及び容積 型ポンプ5の吸込み・吐出口側配管43とからなっており、吸込み弁側配管41,吐出弁 側配管42及び容積型ポンプ5の吸込み・吐出口側配管43の各一端を、交差部40で接 続した構造としてある。また、交差部40に対する各他端においては、吸込み弁側配管4 1と自動吸込み弁3を接続し、吐出弁側配管42と自動吐出弁6を接続し、さらに、吸込 み・吐出口側配管43と容積型ポンプ5の吸込み・吐出口51を接続してある。

また、三方配管4は、吸込み・吐出口側配管43が、交差部40より高い位置に設けら れており、吸込み弁側配管41を介して吸込み・吐出口側配管43に吸い込まれる触媒ス ラリー10の触媒11が容積型ポンプ5のダイアフラム部52に入り込まない構造として ある。さらに、吸込み・吐出口側配管43には、触媒スラリー12の調整に使用した溶剤 12が充填されており、この溶剤12が吸い込まれてきた触媒スラリー10と接触しても 、支障がないようにすることができる。

[0023]

容積型ポンプ5は、吸込み口及び吐出口の代わりに共通の吸込み・吐出口51を備え、 ダイアフラム部52に溶剤12を封入した構成としてある(図3a参照)。また、自動吸 込み弁3及び自動吐出弁6が、一般的な容積型ポンプにおける吸込み口及び吐出口に設け られた逆止弁の機能を果たしている。

また、好ましくは、容積型ポンプ5を、自動吸込み弁3,自動吐出弁6及び吸込み・吐 出口側配管43の機能を備えた一体型とするとよく、このようにすると、触媒供給装置1 を小型化することができ、省スペース化を図ることができる。さらに、容積型ポンプ5を 小型化できるとともに、構造を単純化でき製造原価のコストダウンを図ることができる。

[0024]

本実施形態の容積型ポンプ5は、ダイアフラム式ポンプとしてあり、ダイアフラム53 の駆動源側にオイル54が充填されており、このオイル54を増減させることにより、ダ イアフラム53を往復動させることができる。なお、ダイアフラム53を往復動させる機 構は、上記機構に限定されるものではなく、たとえば、ダイアフラム53の中央部に連結 されたロッドを往復動させる機構としてもよい。

また、容積型ポンプ5は、ダイアフラム部52及び吸込み・吐出口側配管43に溶剤1 2を封入することにより、触媒スラリー10をダイアフラム部52内に直接吸い込まない 構造(リモートヘッドタイプ)の容積型ポンプとしてある。これにより、ダイアフラム5 3の周囲に触媒11が沈降し、ダイアフラム53の正常動作を阻害して吐出量が減少する といった不具合を防止することができる。また、吸込み・吐出口51に触媒11が沈降し て閉塞するといった不具合を防止することもできる。

[0025]

自動吐出弁6は、配管82を介して、反応槽7と接続されている。この自動吐出弁6は 、上記自動吸込み弁3と逆に、容積型ポンプ5が吐出動作時に開状態となり、非吐出動作 時は閉状態となるように自動制御される。

[0026]

また、触媒供給装置1は、配管82の反応槽7側にバルブ83を設け、このバルブ83 の上流側から分岐させ触媒スラリー供給槽2との間に、バルブ84およびリターン配管8 5を設けてもよい。このようにすると、触媒スラリー10を反応槽7に供給しないで触媒 スラリー供給槽2に戻す循環運転を行なうことができるので、触媒スラリー供給槽2に戻 ってきた触媒スラリー10の濃度を測定することにより、配管81,82等に触媒11が 沈降しない安定した状態で触媒スラリー10を供給できるか否かを、事前に又は定期的に 確認することができる。

なお、ポリオレフィン等の化学製品を実際に製造する触媒供給装置1は、リターン配管 85を設けなくても、触媒11を安定的に反応槽7に供給することができる。

[0027]

また、触媒スラリー10の通る流路(たとえば、配管81,41,42,82,85等)の内径(D (mm))を、2 mm超、かつ、運転中の触媒スラリー10の設定流量より 算出した平均線流速が約3.0cm/sとなる流路の内径(DMAX(mm))未満とす るとよい。この理由は、内径(D (mm))が約2mmより細くなると、配管閉塞を起こ す可能性があるからであり、また、平均線流速が約3.0cm/sより遅くなると、配管 81,41,42,82,85等に触媒11が沈降し閉塞状態に陥る危険性が高くなるか らである。なお、上記D(mm)をDMAx(mm)未満とすることにより、搬送される 触媒スラリー10の平均線流速は約3.0cm/s超となる。

さらに、好ましくは、内径(D(mm))を2.5mmより太くするとよく、このよう にすると、閉塞をより確実に防止することができる。

なお、上記流路は、配管81,41,42,82,85に限定されるものではなく、自 動吸込み弁3,自動吐出弁6及び流量計9等における内部の流路をも含むものとする。ま た、配管81、4、82、85の内面は、触媒スラリー10がスムースに流れるように、 内面が平滑なものが好ましい。

[0028]

本実施形態では、配管82に、触媒スラリー10の流量を測定する流量計9を設けてあ る。流量計9としては、汎用のコリオリ式流量計を使用しているが、これに限定されるも のではなく、たとえば、レーザ反射式(レーゼンテック社製FMBA D600R等)の 触媒濃度計測機器等を使用することもできる。

ただし、コリオリ式流量計は、内径が細すぎると閉塞を起こし、太すぎると触媒沈降が 発生するので、適切な内径の流量計9を選定する必要がある。

[0029]

また、配管82に流量計9を設ける際、図2に示すように、流量計9の流入部91の径 が配管82の内径に対して大きい場合、流量計9と配管82を接続する接続部92をイン ナーノズル93とするとよい。このように、配管82との接続をインナーノズル構造とす ることにより、配管82と流入部91の接続部92の流路が拡大することを防げるので、 接続部92に触媒11が沈降するといった不具合を防止することができる。

[0030]

また、触媒11をポリオレフィンの製造工程において使用される遷移金属成分を含む触 媒とし、反応槽7を、ポリオレフィンを製造するための反応槽とするとよい。このように 、触媒供給装置1をポリオレフィンの製造工程において使用すると、安定した化学反応が 実現でき、極めて高品質なポリオレフィンを製造することができる。

[0031]

次に、上記構成の触媒供給装置1の動作について、図面を参照して説明する。

図3aは、本発明にかかる触媒供給装置の動作を説明するための、吸込み開始前の状態 の概略拡大断面図を示している。

同図において、触媒スラリー供給槽2には、調整された触媒スラリー10が投入されて おり、この触媒スラリー10は、撹拌翼22によって触媒11が沈降しないように撹拌さ れることにより、ほぼ均一な状態に保たれている。

また、配管81および三方配管4の吸込み弁側配管41と吐出弁側配管42には、触媒 スラリー10が充填され、容積型ポンプ5のダイアフラム部52及び吸込み・吐出口側配 管43には、注入口55から溶剤12が充填されている。

上記初期状態において、自動吸込み弁3及び自動吐出弁6は閉じており、吸込み・吐出

口側配管43に充填された溶剤12の最下点は、吐き出し下限レベルBである。 また、説明の便宜上、配管81、吸込み弁側配管41及び吐出弁側配管42内の触媒ス ラリー10を、上流側から順に触媒スラリー10a,10b,10c,10dに分割し、

理解しやすいように太い点線で分割して図示してある。

[0032]

図3bに示すように、容積型ポンプ5のダイアフラム53が吸い込みを開始すると、自 動吸込み弁3が開き、自動吐出弁6は閉じた状態を維持する。

ダイアフラム53が吸い込みを続けると、吸込み・吐出口側配管43に、自動吸込み弁 3を通って吸込み弁側配管41に触媒スラリー10aが所定量引き込まれる。

ダイアフラム53が吸い込みの終了点に到達したとき、吸込み・吐出口側配管43に充 填された溶剤 12の最下点は、吸い込み上限レベルAとなる。すなわち、触媒スラリー1 0 b に含まれる触媒 1 1 は、ダイアフラム部 5 2 に浸入しないので、ダイアフラム部 5 2 内に触媒11が沈降し、吐出量が低減したり吐出できなくなるといった不具合を防止する ことができる。

また、吸込み弁側配管41に触媒スラリー10aが所定量引き込まれると、自動吸込み 弁3が閉じ、自動吐出弁6は閉じた状態を維持する。

[0033]

次に、容積型ポンプ5のダイアフラム53が吐き出しを開始する前に、ダイアフラム5 3が吐き出し方向に微小距離だけ移動し、密閉された領域、すなわち、ダイアフラム部5 2および吸込み・吐出口側配管43内の溶剤12と触媒スラリー10a,10b,10c , 10dを昇圧する。

このように、自動吐出弁6が開かれる前に、反応槽7の内部圧力より高い圧力まで昇圧 するので、自動吐出弁6が開いても反応槽7の内部圧力によって、容積型ポンプ5が衝撃 を受けるといった不具合を防止することができる。

[0034]

次に、図3 cに示すように、自動吐出弁6が開き(自動吸込み弁3は、閉じた状態を維 持する。)、ダイアフラム53が吐き出し方向に移動することにより、吸込み・吐出口側 配管43に吸い込まれた触媒スラリー10bが吐出弁側配管42に押し出され、吐出弁側 配管42にあった触媒スラリー10dが自動吐出弁6を通って配管82に吐き出される。

そして、上記サイクルを繰り返すことにより、一定量の触媒スラリー10を安定的に反 応槽7に供給することができる。

[0035]

このように、上記触媒供給装置1によれば、触媒11が容積型ポンプ5のダイアフラム 部52に浸入しないので、触媒11がダイアフラム部52に沈降して吐出量が低減し、あ るいは、閉塞により全く吐出できなくなるといった不具合を防止でき、触媒スラリー10 を安定して反応槽7に供給することができる。

[0036]

[実施例1]

次に、本発明にかかる触媒供給装置を用いた実施例について説明する。

約180g/Lに調整した触媒スラリー10を、最大容量約1Lの撹拌機付き触媒スラ リー供給槽 2 に約7 0 0 m L 投入し、窒素ガス(N_2)にて約0. 1 4 7 M P a まで昇圧 後、撹拌翼 2 2 を約 1 5 0 m i n^{-1} で撹拌し、触媒スラリー 1 0 をほぼ均一な状態とし た。

[0037]

容積型ポンプ5として、富士ポンプ製のダイアフラム式ポンプ2104DD-40VS を使用した。

このダイアフラム式ポンプは、ダイアフラム53の動きと連動する空気式アクチュエー タによって、自動吸込み弁3及び自動吐出弁6を自動制御する構成とした。また、これら 自動吸込み弁3,自動吐出弁6及び吸込み・吐出口側配管43を容積型ポンプ5と一体型 構造とした。

[0038]

次に、触媒スラリー供給槽2から自動吐出弁6までの配管81,吸込み弁側配管41及 び吐出弁側配管42(各配管の内径は、約3.76mm。)を不活性溶剤であるヘプタン で満たし、続いて、ダイアフラム部52および吸込み・吐出口側配管43には溶剤12を 封入した。

そして、バルブ83を閉じバルブ84を開いた後、容積型ポンプ5を作動させ、容積型 ポンプ5によって吐き出された触媒スラリー10を触媒スラリー供給槽2に戻す循環運転 を行なった。この循環運転によって、配管81,41,42,82等における閉塞のない ことを確認した。

続いて、バルブ84を閉じて、バルブ83を約一分間開き、触媒スラリー10の流量を 実測して、バルブ83と反応槽7との間の配管82に閉塞がないことを確認した。

[0039]

次に、流量測定実験として、まず、反応槽7を約0.147MPaに昇圧して、自動吸 込み弁3を閉じ、自動吐出弁6を開き、触媒スラリー10を容積型ポンプ5で吸引した(ステップS1)。

次に、自動吸込み弁3及び自動吐出弁6を閉じて、吸い込んだ触媒スラリー10を容積 型ポンプ5で約0.147MPaより高い圧力に昇圧した(ステップS2)。

続いて、自動吸込み弁3を閉じたまま自動吐出弁6を開いて、昇圧した触媒スラリー1 0を反応槽7に供給した(ステップS3)。

ところで、反応槽7を約0.147MPaに昇圧してから、昇圧した触媒スラリー10 を反応槽7に供給するまでの時間は約30秒であるが、これを1サイクルとして約176 時間繰り返し、所定の時間ごとに反応槽7に供給される触媒スラリー10の流量を測定し

なお、触媒スラリー供給槽2と反応槽7は、ともに約0.147MPaまで昇圧してあ るので、差圧は約0MPa-absであった。

[0040]

表1に示すように、流量が非常に安定していた。たとえば、触媒11の沈降等が起こる と、配管つまり等によって流量が変動するが、このような変動がほとんど見られないこと から、極めて安定した状態で触媒スラリー10を供給できた。

また、平均流量は、約0.73cm³/s (=約2.64L/hr)であり、平均線流 速は、約6.6cm/sであった。

[0041]

「実施例2]

また、反応槽 7を予め窒素(N_2)ガスにて約0. 98MPaまで昇圧し、触媒スラリー供給槽2との差圧を約0.833MPa-absとして、実施例1と同様に流量を測定 したところ、上記表1に示すように、流量が非常に安定していた。

また、平均流量は、約0.69 c m^3 / s (=約2.50 L / h r) であり、平均線流 速は、約6.3 c m/s であった。

[0042]

表1に実施例1及び実施例2の実験結果を示す。

【表1】

実験結果

| 《秋和木 | 触媒スラリー供給槽と反応槽の差圧 | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| 経過時間(hr) | 実施例 1 | 実施例 2 |
| | 0MPa-abs | 0.833MPa-abs |
| | 流量(L/hr) | 流量(L/hr) |
| 0 | 2.76 | 2.49 |
| 23 | 2.49 | 2.58 |
| 46 | 2.61 | 2.52 |
| 70 | 2.67 | 2.55 |
| 95 | 2.46 | 2.34 |
| 118 | 2.64 | 2.46 |
| | 2.76 | 2.58 |
| 150 | 2,70 | |
| | 0.73 | 0.69 |
| 平均流量(cm / s) 平均線流(cm/s) | 6.6 | 6.3 |

[0043]

「比較例1

実施例1において、自動吸込み弁3,三方配管4及び自動吐出弁6の機能を備えた容積 型ポンプ5の代わりに、チェッキ弁を有する汎用の帝国電気製作所製ダイアフラムポンプ (EKMs-1)を使用し、自動吸込み弁3及び自動吐出弁6の代わりに、ポンプに正規 に取り付けられていたチェッキ弁を使用した。

実験結果は、極めて短時間(数秒~数十秒)の運転しかできなかった。その原因は、チ エッキ弁が触媒11によって閉塞状態となり、吐出不能となったためであった。さらに、 ダイアフラムの周囲にも触媒11の堆積が見られた。

[0044]

[比較例 2]

実施例1において、自動吸込み弁3,三方配管4及び自動吐出弁6の機能を備えた容積 型ポンプ5の代わりに、兵神装備製のモーノポンプ(3NE06H2)を使用した。

実験結果は、実施例1と比較し、検量槽と触媒スラリー供給槽2との差圧変化(差圧を 約0.00MPa-absと約0.833MPa-abs)における流量変化が大きく、 かつ、特に差圧が大きい場合(差圧を約0.833MPa-absとした場合)、ポンプ 内に触媒11の粒子の凝集が発生し、安定的な供給ができなかった。

[0045]

「比較例3]

実施例1において、設定流量を約1.2 L/h r (平均線流速約3.0 c m/s) まで 低減した。結果としては、約20時間~23時間目までは流量が安定していたものの、そ れ以降は、配管が閉塞気味となり、安定的に触媒スラリー10を供給することができなか った。

[0046]

[実施例3]

実施例1において、容積型ポンプ5の吐出から触媒スラリー供給槽2へのリターン配管 85に、流量計9を設置し、差圧約0.833MPa-absにおいて、ダイアフラム5 3の往復動速度を連続的に変化させ、設定流量約2.5L/hrと約5.0L/hrの二 水準の間で、触媒スラリー10の流量を連続的に変化させた。

この実験では、検出流量を移動平均法で補正し、弁の開閉速度を自動制御することによ って、流量制御が可能かつ安定的な運転が可能であることを確認した。

なお、流量計9としては、コリオリ式流量計(オーバル社製D12(内径約2.87m m))を使用し、流量計9との接続部に、インナーノズル86を利用した。

また、同様の流量計9として、桜エンドレス社製(63ACO4)とオーバル製(CN 003C-SS-999R) でのテストも行なった。

この実験により、上記のいずれの流量計を使用しても、流量制御が可能でありかつ安定 的な運転が可能であることを確認した。

[0047]

「比較例4]

実施例3において、インナーノズル構造としなかった以外は、同様とした。

実験結果としては、触媒スラリー10の充填操作における、配管内に触媒スラリー10 が滞留した状態で一時的に容積型ポンプ5を停止した後の再起動において、流量計9の入 口部で触媒10が堆積し詰まりが発生した。

[0048]

以上、本発明の触媒供給装置について、好ましい実施形態を示して説明したが、本発明 に係る触媒供給装置は、上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の範囲 で種々の変更実施が可能であることは言うまでもない。

例えば、容積型ポンプはダイアフラム式ポンプに限定されるものではなく、ダイアフラ ム部52内に触媒11が侵入しない構造の容積型ポンプであればよい。

【産業上の利用可能性】

[0049]

本発明の触媒供給装置は、触媒スラリーを安定的に供給する装置として説明してあるが 、この用途に限定されるものではなく、触媒以外の固物を含むスラリーを供給することに より、固体供給装置としても、本発明を適用することが可能である。

【図面の簡単な説明】

[0050]

- 【図1】本発明にかかる触媒供給装置の概略構成図を示している。
- 【図2】本発明にかかる触媒供給装置のインナーノズル構造を説明するための概略拡 大断面図を示している。
- 【図3a】本発明にかかる触媒供給装置の動作を説明するための、吸込み開始前の状 態の概略拡大断面図を示している。
- 【図3b】本発明にかかる触媒供給装置の動作を説明するための、吸込み完了直前の 状態の概略拡大断面図を示している。
- 【図3c】本発明にかかる触媒供給装置の動作を説明するための、吐き出しを完了し たときの状態の概略拡大断面図を示している。

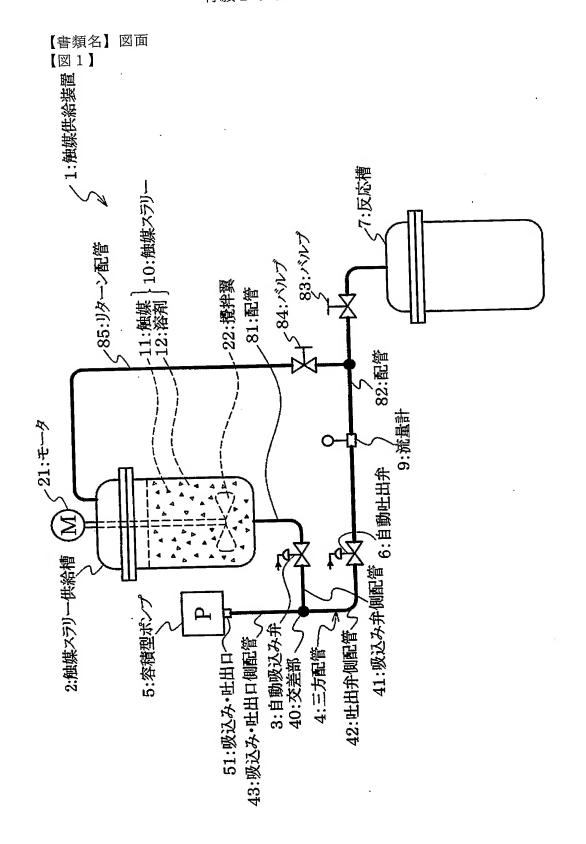
【符号の説明】

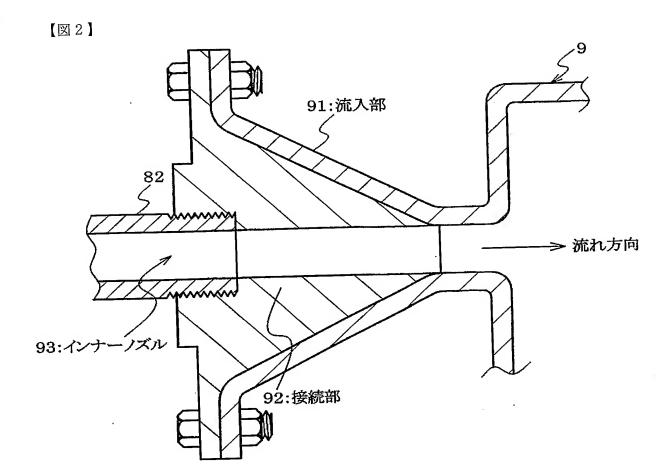
[0051]

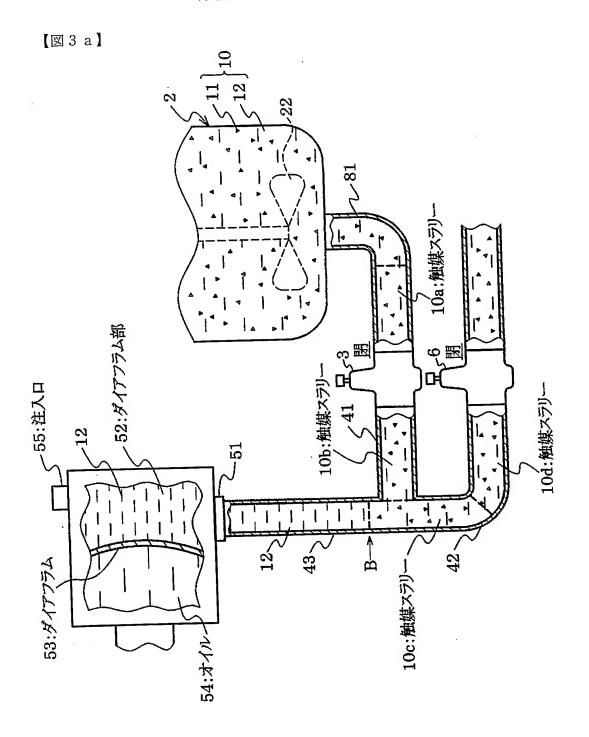
- 1 触媒供給装置
- 2 触媒スラリー供給槽
- 3 自動吸込み弁
- 4 三方配管
- 5 容積型ポンプ
- 6 自動吐出弁
- 7 反応槽
- 9 流量計
- 10 触媒スラリー
- 10a, 10b, 10c, 10d 触媒スラリー
- 11 触媒
- 12 溶剤

ページ: 10/E

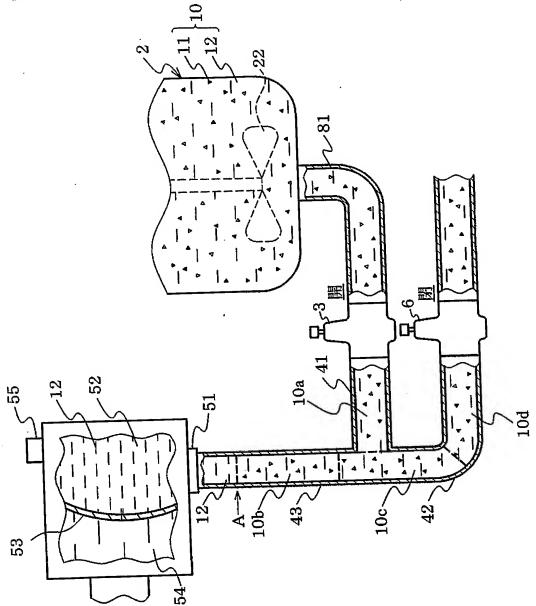
- 21 モータ
- 2 2 撹拌翼
- 4 0 交差部
- 41 吸込み弁側配管
- 42 吐出弁側配管
- 43 吸込み・吐出口側配管
- 51 吸込み・吐出口
- 52 ダイアフラム部
- 53 ダイアフラム
- 54 オイル
- 5 5 注入口
- 8 1 配管
- 82 配管
- 83 バルブ
- 84 バルブ
- 85 リターン配管
- 86 インナーノズル
- 9 1 流入部
- 9 2 接続部
- 93 インナーノズル



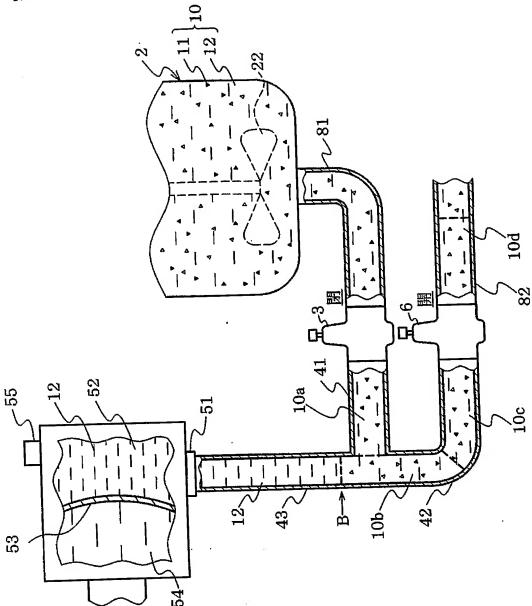




【図3b】



【図3c】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 触媒スラリーを反応槽に安定的に供給することの可能な触媒供給装置の提供を目的とする。

【解決手段】 触媒供給装置1は、触媒スラリー10が投入された触媒スラリー供給槽2と、この触媒スラリー供給槽2の下流側に接続された自動吸込み弁3と、この自動吸込み弁3,自動吐出弁6及び容積型ポンプ5を接続する三方配管4と、この三方配管4と接続された容積型ポンプ5及び自動吐出弁6と、からなっており、触媒11を容積型ポンプ5の内部に浸入させることなく、触媒スラリー10を反応槽7に供給する。

【選択図】 図3 a

【書類名】 出願人名義変更届(一般承継)

【提出日】 平成16年 9月 8日

【あて先】 特許庁長官 小川 洋 殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2003-407975

【承継人】

【識別番号】 000183646

【氏名又は名称】 出光興産株式会社

【承継人代理人】

【識別番号】 100086759

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡辺 喜平

【提出物件の目録】

【物件名】 承継人であることを証する書面 1

【援用の表示】 特願2004-199675の出願人名義変更届に添付のものを

援用する。

【包括委任状番号】 0200131

特願2003-407975

出願人履歴情報

識別番号

[000183657]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名

2000年 6月30日 住所変更 東京都墨田区横網一丁目6番1号 出光石油化学株式会社 特願2003-407975

出願人履歴情報

識別番号

[000183646]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 1990年 8月 8日

[理由] 新規登録

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

氏 名 出光興産株式会社